This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Articles mad from fire-resistant polymers with compatibl (meth-) acrylate-coatings							
Patent Number:	□ <u>EP0562330</u> , <u>B1</u>						
Publication date:	1993-09-29						
Inventor(s):	NUMRICH UWE (DE); SIOL WERNER DR (DE); TERBRACK ULRICH						
Applicant(s):	ROEHM GMBH (DE)						
Requested Patent:	☐ <u>JP6049250</u>						
Application	EP19930103534 19930305						
Priority Number(s):	DE19924208327 19920316						
IPC Classification:	C08J7/04; C08L25/06; C09D133/06						
EC Classification:	C08J7/04L33, C09D133/06						
Equivalents:	uivalents: CA2092620,						
Cited Documents:	<u>US3368916</u>						
Abstract							
The invention relates to articles formed from a mixture of from 70 to 99.9 parts by weight of a polymer A containing from 20 to 100% by weight of styrene units with from 0.1 to 30 parts by weight of an A-compatible flameproofing agent B as core material, which is provided with a coating of a poly(meth) acrylate C which is compatible with the mixture of A and B and contains from 10 to 100% by weight of monomers of the formula I in which R1 is hydrogen or methyl, R2 is an optionally substituted cycloalkyl radical having 5 to 8 carbon atoms or a non-aromatic, ring carbon-containing heterocyclic ring having 4 to 12 ring atoms and at least 2 heteroatoms X = O, S or NH, where the heteroatoms must not be adjacent to one another, the polymer A containing less than 10% by weight of polar monomers from the group consisting of (meth)acrylonitrile, maleic anhydride and maleimides.							
Data supplied from the esp@cenet database - I2							

識別配号

CET

(19)日本国特許庁(JP)

7/04

(51) Int.CL.*

C08J

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平6-49250

(43)公開日 平成6年(1994)2月22日

技術表示箇所

B 3 2 B 7/02 27/08 27/18	1 0 3 9267-4F 7258-4F B 6122-4F A 6122-4F	審査請求 未請求 請求項の数7(全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平5-55294	(71)出顧人 390009128
(22)出顧日	平成 5年(1993) 3月16日	レーム ゲゼルシャフト ミット ペシュ レンクテル ハフツング
	P4208327. 3	ドイツ連邦共和国ダルムシュタット キル シエンアレー 17-21
(32)優先日 (33)優先權主張国	1992年3月16日 ドイツ(DE)	(72)発明者 ウーヴェ ヌムリッヒ ドイツ連邦共和国 ヴァイターシュタット ズデーテンシュトラーセ 1
		(72)発明者 ヴェルナー ジオール ドイツ連邦共和国 ダルムシュタットーエ ーベルシュタット ゲルデラーヴェーク 17
		(74)代理人 弁理士 矢野 歓雄 (外2名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 相容性 (メタ) アクリレートー被覆を有する難燃性ポリマーからなる物体

(57) 【要約】

【構成】 この物体は、スチレン単位20~100重量 %を含有するポリマーA70~99.9重量部と、核物質としての、Aと相容性である防炎剤B 0.1~30 重量部との混合物から形成され、この混合物は、AとBとの混合物と相容性である、式I:

【化1】

$$CB_2 = C - C - 0 - R_2 \qquad (1)$$

のモノマー10~100重量米を含有するポリ (メタ) アクリレート Cの被覆を備えており、ここでポリマーA は、群 (メタ) アクリルニトリル、無水マレイン酸及びマレイン酸イミドからの極性モノマーを10重量米を下回る配分で有する。

特階平6-49250

(2)

Oblon

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スチレン単位20~100重量%を含有するボリマーA 70~99.9重量部と、核物質としての、Aと相容性である防炎剤B 0.1~30重量部との混合物から形成されており、この混合物は、AとBとの混合物と相容性である、式I:

【化1】

[式中、 R_1 は、水素、メチルを表わし、 R_2 は、炭素原子 $5\sim 8$ 個を有する、置換又は非置換のシクロアルキル基又は環原子 $4\sim 1$ 2 個及びヘテロ原子 X=O、S、N H少なくとも 2 個を有する非芳香族環炭素含有ヘテロ環を表わし、その際ヘテロ原子は並んでいてはならない]のモノマー $10\sim 1$ 0 0 重量%を含有するポリ(メタ)アクリレート X=0 Cの被優を備えている(ここでポリマーAは、群(メタ)アクリルニトリル、無水マレイン酸及びマレイン酸イミドからのモノマーを 1 0 重量%を下回る配分で有する)ことを特徴とする物体。

【請求項2】 ポリ (メタ) アクリレート Cは、場合により重合導入された UV - 吸収剤を Cに対して 0.1~20重量%の配分で含有する、請求項1記載の配候性物体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の射出成形体。

【請求項4】 請求項1又は2記載の押出成形体。

【請求項5】 請求項1、2及び4のいずれか1項記載の多重リブ付プレート。

【請求項6】 ポリ (メタ) アクリレート Cからなる被 覆は、厚さ $1 \sim 200 \, \mu$ m を有する、請求項 1 から 5 までのいずれか 1 項配載の物体。

【請求項7】 ポリ (メタ) アクリレートCは、防炎剤を含有する、請求項1から6までのいずれか1項記載の物体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、モノマー成分としてのスチレンを含有するポリマー及び防炎剤からの混合物からなり、スチレン含有ポリマー及び防炎剤からなる混合物と相容性であるポリ(メタ)アクリレートからの被覆を備えた物体を包含する。

(0002)

【従来の技術】一般に、種々のポリマー種は、相互に相容性でないとみなされ、即ち種々のポリマー種は一般に、成分の完全な混合性により特徴付けられる、成分の僅かな配分に至るまで均一な相を形成しない。ある一定の前提のもと、スチレン及び無水マレイン酸からのコポリマー並びにスチレン及びアクリルニトリルからのコポリマーは、ポリメチルメタクリレート(PMMA)と相容性であり(西独特許(DE-A)第2024940号

明細書)、その際この成形材料の改良された使用特性 が、原立つている。スチレン及び水素架橋のできるヒド ロキシル基を有するモノマーからのコポリマーは、特定 の組成では、ポリメタクリレート、例えばスチレン及び p-(2-ヒドロキシルヘキサフルオロイソプロピル) スチレンからのコポリマー (B. I. Nin and E. M. Pierce, O rganic Coatings and Plastics Chemistry 45, 58 ~64頁、1981) 又はスチレン及びアリルアルコー ルからのコポリマー (F. Cangelosi and M. T. Shaw, Polym cr Preprints, Am. Chem. Soc. Div. Polym. Chem. 24, 25 8、259頁、1983) とも相容性である。スチレン 含有「ポリマープレンド」及びその可能な使用に関する 新しい結果は、L. M. ロベソン (L. M. Robeson) により Polym. Eng. Sci. 24 (8), 587~5 97頁(1984)中に記載されている。ポリスチレン 並びに他のスチレン含有ポリマーは、PMMAと相容性 でないとみなされている。他のポリメタクリレート及び ポリアクリレートもポリスチレンと相容性ではない。こ のことは、例えばポリプチルメタクリレート、ポリイソ ブチルメタクリレート、ポリネオペンチルメタクリレー ト、ポリヘキシルメタクリレート及びその他多くにあて はまる (このことについては、R.H. Somani and M. T. Sha w. Macromolecules 14、1549~1554頁、19 81も参照)。ポリマー(ポリブレンド)の機械的混合 は、特別の場合に、かつプラスチック工業の特定の範囲 で、適当な特性の改良されたプラスチック製品を持たら している (Kirk-Othmer、第3版、第18巻、443~ 478頁、J. Wiley、1982参照)。そのような「ポ リプレンド」の物理特性は、通常、要約すると、個々の ポリマーの特性に対しての改良を意味しうる折衷を表わ す。その際、多相のポリマー混合物は、相容性混合物よ りはるかに大きな商品重要性を獲得していた (Kirk-Oth mer. loc. cit、449頁參照)。欧州特許(EP-A) 第268040号明細書(一米国特許第4898912 号及び同第5047481号明細書)に、モノマーとし てのシクロヘキシル (メタ) アクリレートを含有するポ リマー成分及びモノマーとしてスチレンを含有するポリ マー成分からの相容性ポリマー混合物が記載されてい る。記載のポリマー混合物は、透明であり、一様なガラ ス転移温度及び下部臨界完溶点を有する(LowerCritica -1 Solution Temperature=LCST; これについては、 西独特許 (DE-A) 第3436476号及び同第34 36477号明細密参照)。これらのポリマー混合物 は、有利に押出し又は射出成形体、データ記憶プレー ト、グレーデッドインデックス光ファイバー、感熱保護 ガラス化又は分散フィルムとして使用されている。米国 特許第4906699号明細書中に、ガラス転移温度と 10℃を有する相分離したエラストマー分、及びその上 にグラフトされた、メチルメタクリレート及び場合によ

り置換されたシクロアルキル単位をエステル置換基とし

特関平6-49250

(3)

て含有する(メタ)アクリル酸エステルからなるコポリ マー分からなるプラスチック用耐衝撃性変性剤が記載さ れている。欧州特許 (EP-A) 第451809号明細 書中に、モノマーとしてシクロペンチル (メタ) アクリ レートを含有するポリマー成分及びモノマーとしてスチェ レンを含有するポリマー成分からなる相容性ポリマー混 合物及びその工業的使用が記載されている。欧州特許 (EP-A) 第455272号明細書は、モノマーとし てシクロヘキシル (メタ) アクリレートを含有するポリ マーからの被覆を備え、モノマーとしてスチレンを含有 するポリマーから形成される物体に関する。被覆を形成 するポリマーは、場合により、重合導入されていてもよ いUV-吸収剤を含有する。物体は、例えば射出又は押 出成形体、データ記憶プレート又はグレーデッドインデ ックス光ファイパーであってよい。 [0003]

【発明の構成】例えば住宅建築、航空機製作、自動車部 門又は機械ボディ製造での一連の使用に関して耐火性ボ リマーが記載されている。この場合、同時に高い透明度 及び耐候性を有する耐火性ポリマーが特に所望される。 例えば容易に酸化されつる側鎖基の低い割合と共に芳香 族構造の高い割合を有するポリマーは、比較的高い耐火 性を有する(これについては、Kirk-Othmer, Encycloped ia of Chemical Technology、第3版、第10巻、34 8~355頁、J. Wiley、1980参照)。 芳香族ポリ イミドは、優れた耐火性を有するが、それに反して劣悪 な耐候性及び劣悪な熱可塑的加工性を示す。しばしば前 記使用のために使用される、スチレン含有ポリマー、例 えばポリスチレン、耐衝撃性に変性されたポリスチレン 又はアクリルニトリループタジエンースチレンーターボ リマー(ABS)は、芳香族構造を高い割合で有する が、その容易に酸化されうる基の同様に高い割合に基づ き防炎剤を用いて安定化されねばならない (Kirk-Othme r, loc. cit、350頁) . 通例、このために防炎剤30 重量%までがスチレン含有ポリマーに混入される (Kirk -Othmer, loc. cit、382頁) 。この大きさの程度の防 炎剤の添加は、ポリマー特性を実質的に変化させ、その 際防炎剤は、多くの場合に、寸法に合わせて仕立てねば ならない。前記スチレン含有ポリマーは、気象条件付け られた光作用、例えば特にUV-照射に対して、不安定 であり、このことは、望ましくない強い黄変化に現われ る。良好な耐火性及び良好な耐候性を有するスチレン含 有ポリマーもしくはそれからなる成形体を製造するとい う、結果として生じる課題は、意想外にも本発明により 解決される。本発明は、スチレン20~100重量%及 びスチレンと共重合可能な他のモノマー80~0重量% を含有するポリマーA 70~99.9重量部と、核物 質として、ポリマーAと相容性である防炎剤B 0.1 ~30重量部との混合物の物体に関しており、その際、 この物体は、AとBとの混合物と相容性である、式I:

[0004]
[(£2] $CE_2 - C - C - C - R_2$ $R_3 = 0$ (1)

【0005】 [式中、R1は、水素、メチルを表わし、 R2は、炭素原子5~8個を有する場合により置換され たシクロアルキル基又は環原子4~12個及びヘテロ原 子X=O、S、NH少なくとも2個を有する非芳香族環 炭素含有ヘテロ類を表わし、その際ヘテロ原子は並んで いてはならない] のモノマー10~100重量%を含有 するポリ(メタ)アクリレートCの被覆を備えており、 ここでポリスチレンAは、群 (メタ) アクリルニトリ ル、無水マレイン酸及びマレイン酸イミドからの極性モ ノマーを10重量%を下回る配分で有しうる。 更に耐候 性の物体が包含され、その際、ポリ (メタ) アクリレー トCは、場合により重合導入されたUV-吸収剤をCに 対して0.1~20重量%の配分で含有する。ポリマー A、防炎剤B及びポリ(メタ)アクリレートCは、他か ら明らかなように、その特定の成分により明白に相互に 異なるので、公知技術水準の経験より、A、B及びCか ら形成されるこの3成分系では、完全な相容性は、期待 することはできなかった。本発明により、A、B及びC から形成された混合物の相容性は、非常に良好であるの で、幾つかの場合には、200℃以上で、分解は記こら ない。

【0006】ポリマーA

ポリマーAのスチレン含有率は、少なくとも20重量 %、有利に少なくとも50重量%、特に有利に少なくと も90重量%及び極めて特に有利に少なくとも99重量 %である。ポリマーA中のスチレンは、p-メチルスチ レンにより数重量%まで、例えば10重量%置換されて いてよい。更に一定の範囲では、スチレンを他のアルキ ル置換、特に C_1 ーもしくは C_4 ー置換スチレン、例えば m-メチルスチレン又はp-t-プチル-スチレンで置 換することは、可能である。スチレンをアクリル酸及び メタクリル酸のエステルにより、特に $C_1 \sim C_{18} - アル$ コール、有利にC₁~C₈-アルコールのエステルにより 一部置換することもできる。更にスチレンを他のピニル 化合物、特にピニルエステル、例えば酢酸ピニル及びプ ロピオン酸ピニルにより僅かな程度置換することができ る。 里合成分Aを他の疎水性ビニル化合物を用いて十分 に変性しうる一方、非常に極性のモノマー、例えば (メ タ) アクリルニトリル、無水マレイン酸、マレイン酸イ ミド、p-(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピ ル)スチレン又はアリルアルコールの割合は、非常に限 定される。ポリスチレンAでのこの極性モノマーの割合 は、0~10重量%未満、有利に5重量%未満であるべ きである。この極性モノマーを0. 1重量%より少な く、有利に0重量%含有するポリマーAが特に有利であ

(4)

る。更にポリマーAとして例えば耐衝撃性ポリスチレン、例えばスチレンープタジエンーコポリマー、スチレン及びメチルメタクリレートからなるエラストマー変性コポリマー又は他の耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)ー型を使用することができる(これについては、Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology、第3版、第21巻、801~847頁、J. Wiley、1983参照)。前記ポリマーA、例えばポリスチレン又はスチレンープタジエンースチレン(SBS)ー三プロックーコポリマーは、有利に透明である。

【0007】防炎剤B

防炎剤Bを3つの主要部門に分類することができる:無 機化合物、有機ハロゲン含有化合物及びリン含有化合物 (これについては、Kirk-Othmer, loc. cit.、348~4 19頁参照)。スチレン含有ポリマーーAに関しては、 防炎剤Bとして有利に、三酸化アンチモン及びハロゲン 含有添加剤からの組み合わせ、アルミニウム三水和物、 ヘキサプロムシクロドデカン、トリスー(2 – クロルエ チル) ホスフェート、トリスー(1,3-ジクロルー2 ープロピル) ホスフェート又はトリスー(2,3ージブ 20 ロムー1-プロピル) ホスフェートがこれに該当する。 透明なスチレン含有ポリマーAの場合に、混入後に光透 過性を明らかに減少させない防炎剤B、例えばポリスチ レン (A) 及びヘキサプロムシクロドデカン (B) の組 み合わせが特に有利である。防炎剤BをポリマーA中に 導入することは、例えば混練機又は押出機中での溶融混 合により、塗布又は共重合により行う (Kirk-Othmer, lo c.cit.、349頁参照)。

【0008】ポリマーC

式【のモノマーとして有利に、シクロヘキシルメタクリ レート、シクロヘキシルアクリレート、シクロペンチル メタクリレート及び/又は2,2-ジメチル-1,3-ジオキソランー4ーイルメチルメタクリレートを使用・ し、その際、シクロヘキシルメタクリレート及びシクロ ヘキシルアクリレートを使用するのが特に有利である。 0~90重量%、有利に10~80重量%、特に有利に 30~70重量%の割合で存在しうる、ポリマーC中の 共重合に好適なコモノマーは、アクリルーもしくはメタ クリル酸エステル、一般に炭素原子1~12個を有する 非脂環式アルコール、特にアルカノールのエステルであ る。メチルメタクリレートがコモノマーとして特に挙げ られる。ポリマーCの含有量中の式Iのモノマーの割合 は、一般に100~10重量%、有利に90~20重量 %、特に有利に70~30重量%の範囲にある。ポリマ ーCは、メチルメタクリレート50~75重量%、シク ロヘキシルメタクリレート20~50重量%、炭素原子 1~12個を有する環状及び/又は非脂環式アルコール のアクリル酸エステル0.5~5重量%及び場合により 更に、炭素原子3~18個を有する非脂環式アルコール のメタクリル酸エステル0~20重量%からなるコポリ

マーであるのが有利である。

【0009】ポリマーCは、防炎剤を含有してよく、場合によりエラストマー相で耐衝撃性に変性されていてよい。耐衝撃性に変性された(メタ)アクリレートーポリマーの製造のために、例えば西独特許(DE-A)第3842796号明細書を参照。

【0010】有利には、ポリマーCは、有利に共重合さ

れているUV-吸収剤少なくとも1種0. 1~20重量% (ボリマーCに対して)を有利な配分で含有する。使用できるUV-吸収剤は、例えばキルクーオスマー、エンサイクロペディア・オブ・ケミカル・テクノロジー(Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology)、第3版、第23巻、615~627頁、J. ウィリー (J. Wiley)、1983; R. ゲヒター・ウント・H. ミュラー、タッシェンブッホ・デア・クンストストッフーアディティブ(R. Gaechter und fl. Mueller, Taschenbuch der Kunststoff-Additive)、90~143頁、カール・ハンザー(Carl Hanser)、1979; ウルマンズ・エンサイクロペディエ・デア・テヒニッシェン・へミ(Ullmann's Encyclopaedie der technischen Chemie)、第15巻、256~260頁、第4版、フェアラーク・へミ(Verlag Chemie)中に記載されている。

【0011】ポリマーA及びCの製造

ポリマーーA及びCの製造を重合の公知の規定及び公知 法により行うことができる。A型のポリマーは、例えば ホウベンーベイル、メトーデ・デア・オルガニシェン・ ^ ≥ (Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie) 第4版、第XIV/1巻、761~841頁、ゲオルグ・ ティーメ・フェアラーク(Georg Thieme Verlag)、19 61により製造することができる。これらは、好適な形 ででも市販されている。その際、有利に、ラジカル重合 法であるが、イオン重合法も使用することができる。本 発明により使用されるポリマーAの平均分子量Mw (重 量平均)は、一般に3000ダルトンを上回る、有利に 5000ダルトン以上、特に有利に5000~106ダ ルトンの範囲で、特に2×10⁴~5×10⁵ダルトンの 範囲にある (光の散乱による測定)。 その際、平均分子 量Mgは、ポリマーAの適性に重大に影響するようでな いことが強調される。このことは、A型及びC型のホモ ポリマーにもコポリマーにもあてはまる。 ポリマーA及 びポリマーCの相容性に関しては、ポリマーの立体規則 度が、ある程度重要である。一般に、アイソタクチック な三つ組を僅かな割合で有するポリマーC(例えばラジ カル重合により得られる) は、特別のイオン重合により 製造される、高いアイソタクチック分を有するポリマー に比べ、特に有利である。ホモーもしくはコポリマーC の製造は、公知法により行う(これについては、IL Rauc h-Puntigam, Th. Voelker, Acryl- und Methacrylverbindu ngen Springer Verlag, 1967参照)。原則として、 アニオン又は基-移転-重合(これについては、0. W. We

(5)

bster et al. J. Am Chem Soc. 105.5706 (1983) 参照)による製造も可能ならば、ラジカル重合が、有利な製造形である。ポリマーCの平均分子最Mgは、一般に3000ダルトンより高く、有利に5000ダルトンより高く、一般に有利に $10^4 \sim 10^6$ ダルトンの範囲、特に有利に $2\times10^4 \sim 5\times10^5$ ダルトンの範囲、殊に $2\times10^4 \sim 3\times10^5$ ダルトンの範囲にある(光の散乱)。ポリマーC用のコモノマーとして使用されるモノマー成分の選択の際に、生じたポリマーCのガラス転移温度が、工業的な使用可能性を限定的に影響しないことは、注意すべきである。

03-10-17:00:35 ; K. TAKAHASHI&ASSOCIATES

[0012]

ポリマーCを用いるA及びBからの混合物の被覆 ポリマーA及び防炎剤Bの混合物からなる基板材料用の 被覆としてその良好な付着に基づく、本発明による優れ たポリ(メタ)アクリレートCは、一様なガラス転移温 度又は「光学的方法」(Klarheit eines aus homogener Loesung des Polymergemischs gegossenen Films, Bran drup, lamergut, Polymer Handbook, 第2版、III; 21 1頁、J. Wiley, 1975参照) の基準に応じて、A及 びBからの混合物と相容性であるポリマー混合物を形成 する。混合性のための別の試験としては、下部臨界完落 点(Lower Critical Solution Temperature=LCST)の出現 が引用される(これについては、米国特許第32530 60号、同第3458291号明細書参照)。 LCST の出現は、加温の際に、その時まで透明で均一なポリマ 一混合物が相中に生じ、その際光学的に不透明になるほ ど濁ることに基づく。文献によりこの挙動は、最初のポ リマー混合物が、熱力学的に等量である単一の均一相か らなっていたことを立証している。

【0013】A、B及びCからなるポリマー混合物は、 意想外にも均一であり、かつ分離温度≥120℃、有利 に≥150℃を有する。ここで、濁点(混濁温度=相転 移均一一不均一)を、実験により、例えばコフラーー過 熱床 (Kofler-Heizbank) により測定する (Chem Ing. Tech nik 1950、289頁)。ポリ (メタ) アクリレート Cからなる塗膜は、その認容性に基づき、ポリマーA及 び防炎剤Bからなる基板への優れた付着性を有し、かつ 同時押出又は塗装により層厚1~500µm、一般に1 ~200 µmで、特に他の公知の技術により層厚約10 0 μm 迄施与される。押出技術では、例えば公知の多成 分-スリットノズル (Mehrstoff-Schlitzduesen) を使用 する。押出は、例えば150~300℃の温度で行う。 **塗膜は、塗装によっても施与することができる。例えば** このためにハロゲン化溶剤、例えばクロロホルム、又は ハロゲン不含溶剤、例えば1-メトキシプロパノール-2を使用することができる。

【0014】本発明の有利な作用 ポリマーA及び防炎剤Bからなる基板とポリ (メタ) ア

クリレートCからなる塗膜との結合物は、意想外にも、

非防炎性に仕上げられたポリ(メタ)アクリレート層 (C) にもかかわらず、良好な耐火性を有する。結合物 の耐火性は、一般に、ポリマーA及び防炎剤Bからの混 合物の耐火性に相応する。ポリマーCからなる塗膜中 に、重合導入されるか低分子の形で混入されていてよい UV-吸収剤が含有されるならば、UV-不安定なポリ マーA、例えばポリスチレン又はポリスチレン及びポリ フェニレンエーテルからの混合物を含有する基板は、ひ V-誘発された特性侵害、例えば変色、曇り、及び/又 は機械特性の損失に対して有効に保護することができ る。特に透明な基板材料、例えば透明な耐火性ポリスチ レンの場合に、このことは重用である。基板が熱膜より 高い屈折率を有するプレート、例えば耐火性ポリスチレ ン上のポリ(メタ)アクリレートー層は、被覆されてい ない基板に比べ改良された光透過性を有する。この場 合、例えば温室のガラスに使用される繰返し盤装された 多重リプ付プレート (Stegmehrfachplatten) が特に重要 である。多重墜装の場合には、光透過性が明らかに改良 されうる(これについては、例えば西独実用新案第68 514365.0号参照).一般に、僅かの耐ひび割れ 性及び/又は備かの耐食性を有する基板材料、例えばポ リスチレンは、ポリ(メタ)アクリレートCを用いる強 装によりより良好な耐ひび割れ性及び変化された腐食特 性を有する。不均一に塗布されたプラスチック砕片の再 利用のさもなくば重大である問題は、起こらない。それ というのも良好な認容性に基づき砕片は、再導入できる

からである。 【0015】

【実施例】次の例は、本発明の説明に役立つ。耐火性の 測定はDIN4102により行う。耐候性は、DIN5 3387によりキセノテスト(Xenotest)で測定する。光 透過性Tp65は、DIN5033/5036により測定 する。

【0016】ポリ(メタ)アクリレートCの合成のための一般的製法

モノマーを例えば過ピパル酸 t ープチル 0. 4 重量部(モノマーに対して)、2, 2'ーアソピスイソプチルニトリル 0. 1 重量部及び重合開始剤としてのジラウロイルペルオキシド 0. 4 重量部並びに分子盤関節剤としてのドデシルメルカプタン 0. 5 重量部の添加下に、ホイルホース (Folienschlauch) 中で、水浴中で、55℃で3時間及び50℃で16時間重合させる。最終重合のために、乾燥箱中で、110℃で、3時間焼結させる。ボリマーは、無色透明である。平均分子量Mwは、モノマー組成に応じて、約8×10⁴~1.2×10⁵グルトンである。引き続いてそのように製造されたポリマーを粉砕する。

[0017] 例1

ボリ(メタ)アクリレートCを用いての耐火性ポリスチ 50 レンーニ重リプ付プレート(Stegdoppelplatte)の被覆

特勝平6-49250

(6)

メチルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、メチルアクリレート及び2- (2'-ヒドロキシフェニル)-5-メタクリルアミドーベンゾトリアゾール (HPMAB) からなるモノマー混合物を前記方法により重合させて、粉砕した。ポリ (メタ) アクリレートCの組成は、次のとおりである:

メチルメタクリレート58重量%シクロヘキシルメタクリレート35重量%HPMAB5重量%メチルアクリレート2重量%

【0018】ポリマーCを粉砕し、モノマー乾留を伴う押出しにより造粒する。そのようにして得られた処方物を、押出し工具中での同時押出しで、多通路ノズル (Mehrkanaf-Duese)を用いて、防火性にされたポリスチレン(Polystyrol 158 KWU、BASF:登録商優;以後省略:DIN4102によるB1ー耐火性)からなる二重リプ付プレート(SPD)上に施与する。同時押出し層の厚さは、20~100μmであり、その際リブ(Gurten)の高さは、一般に下限である。

[0019]例2

例1により被覆されたSDPの風化

例1により被覆されたSDPは、5000時間キセノテストにより重要な黄変化又は混濁を示さない。被覆され

10
ていない基板材料は、500時間のキセノテスト後に既に著しく黄変し、つや消しとなる。

【0020】例3

例1により被覆されたSDPの耐火テスト 例1により被覆されたSDPは、DIN4102により、被覆されていない基板-SDPと同じB1-耐火性を示す。

[0021]例4

例1で被覆されたSDPの透明度

被覆されたSDPの上部リブでの透過度TD65/10は、DIN5033/5036により、上部リブの厚さ1.8mmで90.6%である。比較して、被覆されていないSDPの上部リブでのTD65/10は、一般に僅かの上部リブの厚さ1.5mmで、90.5%である。
 【0022】例5

例1により被覆されたSDPの砕片の再導入性 ポリスチレンを被覆されたSDP - 切片の粉砕されたプレート砕片と共に、20重量%まで混合して融液にし、 造粒する。この混合物を再び押し出して、SDPにし、

20 例1により被覆する。そうして得られたSDPの特性は、例1により得られた被覆されたSDPの特性に相応する。

フロントページの統き

(51) Int. Cl. ⁵	i	識別記号	广内整理番号
B 3 2 B	27/30	В	8115-4F
:		. A	8115-4F
// B29C	45/16		7344-4F
	47/06	•	8016-4F
B 2 9 K	25:00		4F
	33:00		4 F
B29L	9:00		4 F
C08L	25:04		9166-4 J

(72) 発明者 ウルリッヒ テルブラック

ドイツ連邦共和国 ラインハイム 2 ペ ルリナー シュトラーセ 3 FΙ

技術表示箇所